(54) FLOATING TYPE THIN-FILM HEAD ASSEMBLY

(11) 3-250416 (A) (43) 8.11.1991 (19) JP

(21) Appl. No. 2-48105 (22) 28.2.1990

(71) VICTOR CO OF JAPAN LTD (72) HIROFUMI IMAOKA

(51) Int. Cl<sup>5</sup>. G11B5 31.G11B5/60

PURPOSE: To allow the stable execution of high-density recording with the floating type thin-film assembly by specifying the spacing from the end on the air outflow and side of a clider to specifying the spacing from the end on the air

outflow end side of a slider to a magnetic gap.

CONSTITUTION: The floating type thin-film magnetic head assembly 11 is the ring type magnetic head formed with a thin film of a magnetic converting part (transducer) 13 of a perpendicular direction on the air outflow end side 12a of the slider 12. This head is so constituted as to satisfy relation I when the spacing between the working part (magnetic gap) 13c of this transducer 13 and the end 14a on the air outflow end side of an air bearing surface 12A is designated as l(\(\mu\)m), the attack angle of the slider at the time of stable traveling as \(\theta\)(\(\mu\)mad) and the shortest recording wavelength to be used of the information signal to be magnetically recorded and reproduced as \(\mu\)min(\(\mu\)m). The spacing loss at the shortest recording wavelength \(\lambda\)min to be used is then kept within 0.5dB which is a general permissible value. The stable high-density magnetic recording is thus executed.

0 < 1 ≤ 9 × 10<sup>-3</sup>  $\lambda_{min}$  / sin  $\theta$ 

x -- 17 bb mark 14,

61204

19 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# @ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-250416

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)11月8日

G 11 B 5/31 5/60

Z Z

7326-5D 7520-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

❷発明の名称 浮動型薄膜ヘッド組立体

②特 願 平2-48105

20世 願 平2(1990)2月28日

@発明者 今岡

裕文

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 日本ピクタ

一株式会社内

勿出 願 人 日本ピクター株式会社

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地

明 粗 會

1. 発明の名称

浮動型薄膜ヘッド組立体

2. 特許請求の範囲

スライダーのエアベアリング面に磁気記録再生 を行うトランスデューサーの作動部が薄膜形成された浮動型薄膜ヘッド組立体において、

前記トランスデューサーの作動部と前記スライダーのエアペアリング面の空気流出端側の端部との間隔を $\mathbf{1}$  ( $\mu$ m), 安定走行時のスライダーの抑え角を $\theta$  ( $\mu$ rad), 磁気記録再生される情報信号の使用最短記録波長を $\lambda$ ain ( $\mu$ m) とした時、

O < l ≤ 9 × 1 0 <sup>-3</sup> λ<sub>min</sub> / s i n θ の関係を有することを特徴とする浮動型薄膜ヘッド組立体。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

、 本 発明 は、ハードディスクなどの浮動型薄膜へっド 川立体の構造に関するものであり、特に高密

度の磁気記録再生を安定に行うことが可能な薄膜 ヘッド組立体に関する。

(従来の技術)

しかし、実際に情報信号の記録再生動作を行う トランスデューサー3の作動部(磁気ギャップ) 3aは、前記スライダー2の浮上量hgを気流 (空気流出端側2aの)端部4aより空気流サーム 方向にずれた位置にあり、トランスデュートの作動部3aと媒体5間のスペーシく、高で ライダー2の浮上量hgよりも大きくな

## 特開平3-250416(2)

情報信号の記録を行おうとする場合には、このスペーシング h m が大きな影響を与える。

スペーシング h m は、浮上量 h g 、スライダー2の安定走行時の抑え角 θ 及びトランスデューサー3の作動部3 a とスライダー2の (空気流出端側2 a の) 端部4 a との距離2 により左右される。すなわち、距離2 がばらつくと、スペーシング h m が変動し、同じ浮上量 h g であっても記録密度特性が異なることとなる。

前紀浮上量hg及びスライダー2の抑え角θは、 主にシステムの设計時に決まるものであり、磁気 ヘッド(トランスデューサー3)側で安定した高 密度磁気記録を成し遂げるためには、前記距離 g を小さくし、スペーシングhmをより浮上量hg に近づける必要がある。

#### (発明が解決しようとする課題)

しかしながら、トランスデューサー3及び保護 材4により、前記距離』をなくすことはできない。 これまで安定した高密度磁気記録という観点から 最良な距離』を示した例はなく、特開昭61-3471

## (実施例)

本発明になる浮上型薄膜磁気ヘッド和立体の一 実施例を以下図面とともに詳細に説明する。第1 図は浮上型磁気ヘッド組立体の要部を示す図である。

同図において、浮上型薄膜磁気へッド組立体 (以下、ヘッド組立体と称する)11は、スライダー12の空気液出溶側12aに垂直方向の破気変換部(トランスデューサー)13が薄膜形成されたリング型磁気へッドである。13aはコイル、13bはコア、13cは作動部(磁気ギャップ)、13dは絶縁材である。薄膜形成された磁気変換部(トランスデューサー)13上には、保護材14が形成されている。

ヘッド租立体11は図示しないヘッド移送部により支持され、高速回転するディスク15と対向配置される。ディスク15が図示矢印以方向に高速回転すると、前記ヘッド租立体11とディスク15との間に空気が同以方向に流入し、ヘッド租立体11は抑え角8、浮上量hgで空気流入端側

4 号公報に、記録媒体と対向する薄膜ヘッドバターン基板の端部を切り欠いた薄膜ヘッド組立体が 記載開示されているにすぎない。

#### (課題を解決するための手段)

本発明は上紀課題を解決するために、

スライダーのエアペアリング面に磁気記録再生を行うトランスデューサーの作動部が薄膜形成を れた浮動型薄膜ペッド組立体において、前記トランスデューサーの作動部と前記スライダーのエアペアリング面の空気流出端側の熔部との間隔をの(μm)、安定走行時のスライダーの抑え角をの(μm)、破気記録再生される情報信号の使用最短記録波長をλmin (μm)とした時、

 $0 < \ell \le 9 \times 10^{-3} \lambda_{min} / sin \theta$ の関係を有する浮動型薄膜ヘッド租立体を提供するものである。

#### (作用)

上記浮動型薄膜ヘッド組立体では、使用最短記録波長入<sub>ain</sub>において、スペーシング損失が一般的な許容値である 0.5dB 以内となり、安定した高密度磁気記録が成される。

1 2 b が空気流出端側 1 2 a に対して高く安定浮上する。

抑え角 θ (μ r a d) はスライダー 1 2 とディスク 1 5 との傾斜角であり、浮上量 h g はヘッド 粗立体 1 1 とディスク 1 5 との最小距離、すなわち、 (スライダー 1 2 の) 空気流出側 1 2 a の端部 1 4 a とディスク 1 5 との距離である。

次に、本発明になる浮上型薄膜磁気ヘッド組立体の構造を詳説する。

スライダー 1 2 が安定走行状態にある時、磁気 変換部(トランスデューサー) 1 3 の作動部(磁 気ギャップ) 1 3 c とディスク 1 5 との距離、すなわち、磁気ギャップの浮上量を h m とし、磁気 変換部(トランスデューサー) 1 3 の作動部(磁、 気ギャップ) 1 3 c と前記スライダー 1 2 の エア ベアリング面 1 2 A の空気流出端側 1 2 a の端部 1 4 a との間隔を l (μm)とすると、

磁気ギャップ13cの浮上量 hmは、

hm - hg + g sin  $\theta$ 

となり、 h m - h g - g sin θ がヘッド組立体 1

# 特閒平3-250416(3)

1 のスペーシング損失となる。このスペーシング 損失が記録密度特性を制限することになる。

・ 一方、磁気ヘッド(磁気変換部)の受ける磁界 強度が磁気ヘッドと磁性体(ディスク)との分離 により減少する損失 S D を dB表現すれば、

一般的に、

$$SD = 20 \log_{10} (\frac{2 \pi d}{\lambda}) = 54.8 \frac{d}{\lambda} (dB)$$

(例えば、テレビジョン学会編「VTR技術」の第51頁。なお、dは両者の間隔、 λは記録波長)の関係がある。

したがって、使用最短記録波長入<sub>min</sub> において、スペーシング損失SDを一般的な許容値である0.5dB以内にして、安定した高密度磁気記録を行うようにするには、

 $d = h m - h g = g \sin \theta$ ,

である必要がある。

すなわち、

気ギャップ15aとエアベアリング面12Aの端部12cとの間隔』を上述したように設定しておけば良い。

(変形例2)

第3図はスライダー12の空気液出端側12aであってエアベアリング面12Aに垂直な一面12Bに、垂直記録用磁気ヘッドの主磁極16aと補助磁極16bとが形成されたものである。このような構成では、主磁極16aと保護材14の端部14aとの間隔1を上述したように設定しておけば良い。

(変形例3)

第4 図はスライダー 1 2 のエアベアリング面 1 2 A に垂直方向のリング型薄膜ヘッド 1 3 が積層 形成され、その上に保護材(保護膜) 1 4 が薄膜 形成されたものである。

保護材14として、アルミナ等の高硬度保護材を使用した場合は、磁気ギャップ13cから保護材14の端部14aまでの間隔1を30μ■以上に確保しておけばエアベアリング面12Aの平面

0 < l ≤ 9 × 1 0 <sup>-3</sup> λ<sub>min</sub> / s i n θ (μm) の 関係を有するように、 磁気変換部 (トランスデューサー) 1 3 の作動部 (磁気ギャップ) 1 3 c と前記スライダー12のエアペアリング面12 A の空気流出端12 a の端部14 a との間隔 g (μm) を設定すれば良い。

例えば、浮上量 0.1 ( $\mu$  m ) とし、この時のスライダーの抑え角を 4 0 ( $\mu$  r a d )、磁気ヘッドのギャップ長を 0.2 ( $\mu$  m ) とし、最高 8 0 KF Cl ( $\lambda$  min = 0.6  $\mu$  m )までの信号を安定して記録再生するためは、上記関係式より、

0 < 1 ≤ 1 4 0 (μ ■ )
となるので、間隔1 が上記範囲に入るよう薄膜へッドの保護材 1 4 などの厚みを制御すればよい。次に、前記第 1 図をもとに第 2 図~第 6 図に示す変形例について説明する。

第 2 図はスライダー 1 2 のエアペアリング面 1 2 Aに水平方向のリング型薄膜ヘッド 1 5 が積層 形成されたものである。このような構成では、磁

研摩加工における保護材14のエッジダレが磁気ギャップ13cまで及ぶことはない。一方、100μの厚い保護材(保護膜)14を薄膜形成することは経済的ではなく、実用面から考えた場合、間隔2は一中夜で成膜可能な膜厚として最大60μm 程度に選べば良い。即ち、薄膜ヘッド(トランスデューサー)13の保護部材14を保護膜のみで構成した薄膜ヘッド組立体においては、特に、

第5 図は薄膜ヘッド13上に保護板17が接合剤18により接着されたものである。このような構成では、磁気ギャップ13 c と保護板17の熔部17 c との間隔』を上述したように設定しておけば良い。

(変形例5)

第6 図は非磁性絶縁機からなる保護膜 1 9 を介して保護板 2 0 が接着されたものである。このよ

# 特閒平3-250416(4)

うな構成では、磁気ギャップ13cと保護板20 「の端部20cとの間隔』を上述じたように設定しておけば良い。

## (変形例6)

また、トランスデューサーの保護部材が保護機の存在はない、トランスデューサーの保護部材が保護機のない、関連の表面ではないのでは、かないのではない、日本のではないのではない。このようにはないのでは、日本のでは

### (発明の効果)

以上詳述したように、本発明になる薄膜へっぱ 祖立体によれば、スライダーの空気流出隔層を踏めて、ないの間隔に関係を変した。という観点から最良間隔に関わると、は、とにより、磁気記録再生に実質的に関わるら 磁気ギャップと媒体間の損失スペーシングのはら

つきを、記録密度特性の許容範囲に押えることが<sup>(</sup>でき、高感度で安定した記録再生が可能である。 4. 図面の簡単な説明 (

第1図は本発明になる薄膜ヘッド組立体の一実 施例を示す図、第2図~第6図は変形例を示す図、 第7図は従来例を示す図である。

11…浮上型薄膜ヘッド組立体、

1 2 … スライダー、 1 2 A … エアベアリング面、

13…磁気変換部(トランスデューサー)、

13 c … 磁気ギャップ (磁気変換部の作動部)、(14,17,20 …保護材、)

15…ディスク、

θ … スライダの抑え角、 h g … 浮上量、

h m … 磁気変換部の作動部とディスクの距離、 2 … 磁気変換部の作動部と空気液出端側の端部と の距離、

λ ωία … 使用最短記録波長。

特許出願人 日本ピクター株式会社 代表者 垣 木 邦 夫



